

(19)日本国特許庁 ( J P )

# (12) 公開特許公報 ( A )

(11)特許出願公開番号

特開2003 - 89682

( P2003 - 89682A )

(43)公開日 平成15年3月28日 (2003.3.28)

(51) Int. Cl <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-ト* ( 参考 )
C 0 7 C211/57		C 0 7 C211/57	3 K 0 0 7
211/58		211/58	4 H 0 0 6
211/61		211/61	
C 0 9 K 11/06	620	C 0 9 K 11/06	620
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L ( 全 20数 ) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001 - 285020(P2001 - 285020)

(22)出願日 平成13年9月19日(2001.9.19)

(71)出願人 000005887

三井化学株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

(72)発明者 戸谷 由之

千葉県袖ヶ浦市長浦580 - 32 三井化学株式会社内

(72)発明者 島村 武彦

千葉県袖ヶ浦市長浦580 - 32 三井化学株式会社内

(72)発明者 石田 努

千葉県袖ヶ浦市長浦580 - 32 三井化学株式会社内

最終頁に続く

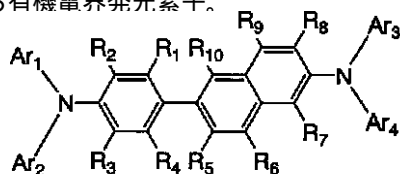
(54)【発明の名称】 アミン化合物および該化合物を含有する有機電界発光素子

(57)【要約】

【課題】有機電界発光素子の正孔注入輸送材料等に適用した新規なアミン化合物および該化合物を使用した安定性、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供すること。

【解決手段】一般式(1)で表されるアミン化合物、および一対の電極間に一般式(1)で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

表し、nは0または1を表す)を表す]



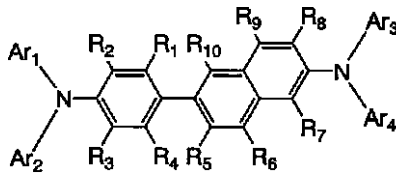
(1)

〔式中、Ar<sub>1</sub>、Ar<sub>2</sub>、Ar<sub>3</sub>およびAr<sub>4</sub>は置換または未置換のアリール基を表し、R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>、R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>、R<sub>8</sub>、R<sub>9</sub>およびR<sub>10</sub>は、水素原子、ハロゲン原子または-(O)n-Z基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよい直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換のアリール基を

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1)(化1)で表されるアミン化合物。

【化1】



(1)

〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は置換または未置換のアリール基を表し、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子または $-(O)_n-Z$ 基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよい直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、nは0または1を表す)を表す〕

【請求項2】一般式(1)で表されるアミン化合物において $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ の内、少なくとも一つがフェニル基である請求項1記載のアミン化合物。

【請求項3】一对の電極間に、一般式(1)で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項4】一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である請求項3記載の有機電界発光素子。

【請求項5】一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する層が、発光層である請求項3記載の有機電界発光素子。

【請求項6】一对の電極間に、さらに、発光層を有する請求項3または4のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項7】一对の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する請求項3~6のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なアミン化合物および該アミン化合物を含有してなる有機電界発光素子に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、アミン化合物は各種色素の製造中間体、あるいは各種の機能材料として使用されてきた。

【0003】機能材料としては、例えば、電子写真感光体の電荷輸送材料に使用されてきた。最近では、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有機EL素子)の正孔注入輸送材料として有用であることが提案されている〔例えば、Appl.Phys.lett.,51,913(1987)〕。

【0004】有機電界発光素子は蛍光性有機化合物を含有

む薄膜を、陽極と陰極間に挟持した構造を有し、該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度の直流の低電圧で発光が可能であり、また、蛍光性有機化合物の種類を選択することにより、種々の色(例えば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は種々の発光素子、表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、一般に、有機電界発光素子は、安定性、耐久性に乏しいなどの欠点を有している。有機電界発光素子の蛍光性有機化合物を含む薄膜への正孔の注入輸送を効率よく行う目的で、正孔注入輸送材料として、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを用いることが提案されている〔Jpn.J.Appl.Phys.,27,L269(1988)〕。

【0005】また、正孔注入輸送材料として、例えば、9,9-ジアルキル-2,7-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)フルオレン誘導體〔例えば、9,9-ジメチル-2,7-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)フルオレン〕を用いることも提案されている(特開平5-25473号公報)。

【0006】しかしながら、これらのアミン化合物を正孔注入輸送材料として使用した有機電界発光素子も、安定性、耐久性に乏しいなどの難点があった。

【0007】現在では、安定性、耐久性に優れた有機電界発光素子が求められており、そのため、有機電界発光素子として使用した際に優れた特性を示す新規なアミン化合物が望まれている。

【0008】

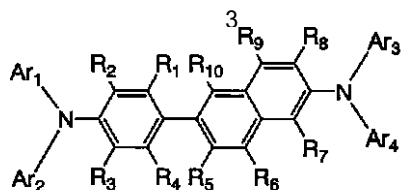
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、新規なアミン化合物および該化合物を含有する有機電界発光素子を提供することである。さらに詳しくは、有機電界発光素子の正孔注入輸送材料等に適した新規なアミン化合物、および該アミン化合物を使用した、安定性、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するために、種々のアミン化合物および有機電界発光素子に関して鋭意検討を行った結果、本発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、一般式(1)(化2)で表されるアミン化合物、

【0010】

【化2】



(1)

〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は置換または未置換のアリール基を表し、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子または $-(O)_n-Z$ 基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよい直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、nは0または1を表す)を表す〕

【0011】 一般式(1)で表されるアミン化合物において $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ の内、少なくとも一つがフェニル基である 記載のアミン化合物、

一对の電極間に一般式(1)で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である 記載の有機電界発光素子、

一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する層が、発光層である 記載の有機電界発光素子、

一对の電極間に、さらに、発光層を有する前記 または 記載の有機電界発光素子、

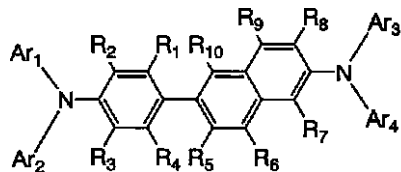
一对の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記 ~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明に関し詳細に説明する。本発明のアミン化合物は一般式(1)(化3)で表される化合物である。

【0013】

【化3】



(1)

〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は置換または未置換のアリール基を表し、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子または $-(O)_n-Z$ 基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよい直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、nは0または1を表す)を表す〕

【0014】 一般式(1)で表されるアミン化合物において、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は、好ましくは、未置換、もしくは、置換基として、例えば、ハロゲ

ン原子、アルキル基、アルコキシ基、あるいはアリール基で単置換または多置換されてもよい総炭素数6~20の炭素環式芳香族化合物または総炭素数3~20の複素環式芳香族基であり、より好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1~14のアルキル基、炭素数1~14のアルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換または多置換されていてもよい総炭素数6~20の炭素環式芳香族基であり、さらに好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換あるいは多置換されていてもよい総炭素数6~16の炭素環式芳香族基である。

【0015】  $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ の具体例としては、例えば、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、2-アントラセニル基、9-アントラセニル基、4-キノリニル基、1-ピレニル基、4-ピリジニル基、3-ピリジニル基、2-ピリジニル基、3-フラニル基、2-フラニル基、3-チエニル基、2-チエニル基、2-オキサゾリル基、2-チアゾリル基、2-ベンゾオキサゾリル基、2-ベンゾチアゾリル基、2-ベンゾイミダゾリル基、4-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル基、2-エチルフェニル基、4-n-プロピルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、2-イソプロピルフェニル基、4-n-ブチルフェニル基、4-イソブチルフェニル基、4-sec-ブチルフェニル基、2-sec-ブチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、3-tert-ブチルフェニル基、2-tert-ブチルフェニル基、4-n-ペンチルフェニル基、4-イソペンチルフェニル基、2-ネオペンチルフェニル基、4-tert-ペンチルフェニル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-(2'-エチルブチル)フェニル基、4-n-ヘプチルフェニル基、4-n-オクチルフェニル基、4-(2'-エチルヘキシル)フェニル基、4-tert-オクチルフェニル基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ドデシルフェニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-(4'-メチルシクロヘキシル)フェニル基、4-(4'-tert-ブチルシクロヘキシル)フェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘキシルフェニル基、4-エチル-1-ナフチル基、6-n-ブチル-2-ナフチル基、2,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、2,4-ジエチルフェニル基、2,3,5-トリメチルフェニル基、2,3,6-トリメチルフェニル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,6-ジエチルフェニル基、

【0016】 2,5-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジイソブチルフェニル基、2,4-ジ-tert-ブチ

ルフェニル基、2, 5 - ジ - tert - ブチルフェニル基、  
 4, 6 - ジ - tert - ブチル - 2 - メチルフェニル基、5  
 - tert - ブチル - 2 - メチルフェニル基、4 - tert - ブ  
 チル - 2, 6 - ジメチルフェニル基、4 - メトキシフェ  
 ニル基、3 - メトキシフェニル基、2 - メトキシフェニ  
 ル基、4 - エトキシフェニル基、3 - エトキシフェニル  
 基、2 - エトキシフェニル基、4 - n - プロポキシフェ  
 ニル基、3 - n - プロポキシフェニル基、4 - イソプロ  
 ポキシフェニル基、3 - イソプロポキシフェニル基、2  
 - イソプロポキシフェニル基、4 - n - ブトキシフェニ  
 ル基、4 - イソブトキシフェニル基、2 - sec - ブトキ  
 シフェニル基、4 - n - ペンチルオキシフェニル基、4  
 - イソペンチルオキシフェニル基、2 - イソペンチルオ  
 キシフェニル基、4 - ネオペンチルオキシフェニル基、  
 2 - ネペンチルオキシフェニル基、4 - n - ヘキシルオ  
 キシフェニル基、2 - (2' - エチルブチルオキシ) フェ  
 ニル基、4 - n - オクチルオキシフェニル基、4 - n  
 - デシルオキシフェニル基、4 - n - ドデシルオキシフ  
 エニル基、4 - n - テトラデシルオキシフェニル基、4  
 - シクロヘキシルオキシフェニル基、2 - シクロヘキシ  
 ルオキシフェニル基、2 - メトキシ - 1 - ナフチル基、  
 4 - メトキシ - 1 - ナフチル基、4 - n - ブトキシ - 1  
 - ナフチル基、5 - エトキシ - 1 - ナフチル基、6 - メ  
 トキシ - 2 - ナフチル基、6 - エトキシ - 2 - ナフチル  
 基、6 - n - ブトキシ - 2 - ナフチル基、6 - n - ヘキ  
 シルオキシ - 2 - ナフチル基、7 - メトキシ - 2 - ナフ  
 チル基、7 - n - ブトキシ - 2 - ナフチル基、2 - メチ  
 ル - 4 - メトキシフェニル基、2 - メチル - 5 - メトキ  
 シフェニル基、3 - メチル - 5 - メトキシフェニル基、  
 3 - エチル - 5 - メトキシフェニル基、2 - メトキシ -  
 4 - メチルフェニル基、3 - メトキシ - 4 - メチルフェ  
 ニル基、2, 4 - ジメトキシフェニル基、2, 5 - ジメ  
 トキシフェニル基、2, 6 - ジメトキシフェニル基、  
 3, 4 - ジメトキシフェニル基、3, 5 - ジメトキシフ  
 エニル基、3, 5 - ジエトキシフェニル基、3, 5 - ジ  
 - n - ブトキシフェニル基、2 - メトキシ - 4 - エトキ  
 シフェニル基、2 - メトキシ - 6 - エトキシフェニル  
 基、3, 4, 5 - トリメトキシフェニル基、4 - フェニ  
 ルフェニル基、  
 【0017】3 - フェニルフェニル基、2 - フェニルフ  
 エニル基、4 - (4' - メチルフェニル) フェニル基、  
 4 - (3' - メチルフェニル) フェニル基、4 - (4'  
 - メトキシフェニル) フェニル基、4 - (4' - n - ブ  
 トキシフェニル) フェニル基、2 - (2' - メトキシフ  
 エニル) フェニル基、4 - (4' - クロロフェニル) フェ  
 ニル基、3 - メチル - 4 - フェニルフェニル基、3 -  
 メトキシ - 4 - フェニルフェニル基、4 - フルオロフェ  
 ニル基、3 - フルオロフェニル基、2 - フルオロフェニ  
 ル基、4 - クロロフェニル基、3 - クロロフェニル基、  
 2 - クロロフェニル基、4 - ブロモフェニル基、3 - ブ

ロモフェニル基、2 - ブロモフェニル基、4 - クロロ -  
 1 - ナフチル基、4 - クロロ - 2 - ナフチル基、6 - ブ  
 ロモ - 2 - ナフチル基、2, 3 - ジフルオロフェニル  
 基、2, 5 - ジフルオロフェニル基、2, 6 - ジフルオ  
 ロフェニル基、3, 4 - ジフルオロフェニル基、3, 5  
 - ジフルオロフェニル基、2, 3 - ジクロロフェニル  
 基、2, 4 - ジクロロフェニル基、2, 5 - ジクロロフ  
 エニル基、3, 4 - ジクロロフェニル基、3, 5 - ジク  
 ロロフェニル基、2, 5 - ジブロモフェニル基、2,  
 4, 6 - トリクロロフェニル基、2, 4 - ジクロロ - 1  
 - ナフチル基、1, 6 - ジクロロ - 2 - ナフチル基、  
 【0018】2 - フルオロ - 4 - メチルフェニル基、2  
 - フルオロ - 5 - メチルフェニル基、3 - フルオロ - 2  
 - メチルフェニル基、3 - フルオロ - 4 - メチルフェ  
 ニル基、2 - メチル - 4 - フルオロフェニル基、2 - メチ  
 ル - 5 - フルオロフェニル基、3 - メチル - 4 - フルオ  
 ロフェニル基、2 - クロロ - 4 - メチルフェニル基、2  
 - クロロ - 4 - メチルフェニル基、2 - クロロ - 5 - メ  
 チルフェニル基、2 - クロロ - 6 - メチルフェニル基、  
 2 - メチル - 3 - クロロフェニル基、2 - メチル - 3 -  
 クロロフェニル基、2 - メチル - 4 - クロロフェニル  
 基、3 - メチル - 4 - クロロフェニル基、2 - クロロ -  
 4, 6 - ジメチルフェニル基、2 - メトキシ - 4 - フル  
 オロフェニル基、2 - フルオロ - 4 - メトキシフェニル  
 基、2 - フルオロ - 4 - エトキシフェニル基、2 - フル  
 オロ - 6 - メトキシフェニル基、3 - フルオロ - 4 - エ  
 トキシフェニル基、3 - クロロ - 4 - メトキシフェニル  
 基、2 - メトキシ - 5 - クロロフェニル基、3 - メトキ  
 シ - 6 - クロロフェニル基、5 - クロロ - 2, 4 - ジメ  
 トキシフェニル基を挙げることができるが、これらに限  
 定されるものではない。  
 【0019】一般式(1)で表されるアミン化合物にお  
 いて、 $Ar_1 \sim Ar_4$ は、それぞれが同種であってもよ  
 く、また、すべてが異なっても良い。一般式(1)  
 で表されるアミン化合物において $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$   
 および $Ar_4$ は、少なくとも一つがフェニル基であるこ  
 とが好ましい。  
 【0020】一般式(1)で表されるアミン化合物にお  
 いて、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$   
 および $R_{10}$ は水素原子、ハロゲン原子または - (O)n  
 - Z基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されていてもよ  
 い直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換ま  
 たは未置換のアリール基を表し、nは0または1を表  
 す)を表し、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子また  
 は - (O)n - Z基(式中Zは、ハロゲン原子で置換さ  
 れられていてもよい炭素数1~16の直鎖、分岐または環状  
 のアルキル基、あるいは置換または未置換の炭素数4~  
 12のアリール基を表し、nは0または1を表す)を表  
 し、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子または -  
 (O)n - Z基(式中Zは、ハロゲン原子で置換されて

いてもよい炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは置換または未置換の炭素数6~12のアリール基を表し、nは0または1を表す)を表し、さらに好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基、炭素数6~10の炭素環式芳香族基を表す。

【0021】尚、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ の(O)n-Z基のZである置換または未置換のアリール基の具体例としては、例えば、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基を挙げることができる。

【0022】 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ の(O)n-Z基のZである直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、シクロペンチルメチル基、2-エチルブチル基、3,3-ジメチルブチル基、シクロヘキシル基、n-ヘプチル基、シクロヘキシルメチル基、シクロペンチルエチル基、n-オクチル基、tert-オクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、シクロヘキシルエチル基、n-デシル基、n-ドデシル基、n-テトラデシル基、n-ヘキサデシル基等のハロゲン原子で置換されていない直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基、

【0023】フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2-ジフルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、2-フルオロ-n-プロピル基、3-フルオロ-n-プロピル基、1,3-ジフルオロ-n-プロピル基、2,3-ジフルオロ-n-プロピル基、2-フルオロ-n-ブチル基、3-フルオロ-n-ブチル基、4-フルオロ-n-ブチル基、3-フルオロ-2-メチルプロピル基、2,3-ジフルオロ-n-ブチル基、2,4-ジフルオロ-n-ブチル基、3,4-ジフルオロ-n-ブチル基、2-フルオロ-n-ペンチル基、3-フルオロ-n-ペンチル基、5-フルオロ-n-ペンチル基、2,4-ジフルオロ-n-ペンチル基、2,5-ジフルオロ-n-ペンチル基、2-フルオロ-3-メチルブチル基、2-フルオロ-n-ヘキシル基、3-フルオロ-n-ヘキシル基、4-フルオロ-n-ヘキシル基、5-フルオロ-n-ヘキシル基、6-フルオロ-n-ヘキシル基、

【0024】2-フルオロ-n-ヘプチル基、4-フルオロ-n-ヘプチル基、5-フルオロ-n-ヘプチル基、2-フルオロ-n-オクチル基、3-フルオロ-n-オクチル基、6-フルオロ-n-オクチル基、4-フルオロ-n-ノニル基、7-フルオロ-n-ノニル基、

3-フルオロ-n-デシル基、6-フルオロ-n-デシル基、4-フルオロ-n-ドデシル基、8-フルオロ-n-ドデシル基、5-フルオロ-n-テトラデシル基、9-フルオロ-n-テトラデシル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、2-クロロエチル基、2,2-ジクロロエチル基、2,2,2-トリクロロエチル基、2,2,2,1-テトラクロロエチル基、3-クロロ-n-プロピル基、2-クロロ-n-ブチル基、4-クロロ-n-ブチル基、2-クロロ-n-ペンチル基、5-クロロ-n-ペンチル基、5-クロロ-n-ヘキシル基、4-クロロ-n-ヘプチル基、6-クロロ-n-オクチル基、7-クロロ-n-ノニル基、3-クロロ-n-デシル基、8-クロロ-n-ドデシル基、パーフルオロエチル基、n-パーフルオロプロピル基、n-パーフルオロブチル基、n-パーフルオロペンチル基、n-パーフルオロヘキシル基、n-パーフルオロヘプチル基、n-パーフルオロオクチル基、n-パーフルオロノニル基、n-パーフルオロデシル基、n-パーフルオロウンデシル基、n-パーフルオロドデシル基、n-パーフルオロテトラデシル基、1-ヒドロパーフルオロエチル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロプロピル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロブチル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロペンチル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロヘキシル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロヘプチル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロオクチル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロノニル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロデシル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロウンデシル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロドデシル基、1-ヒドロ-n-パーフルオロテトラデシル基、

【0025】1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロプロピル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロブチル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロペンチル基、1,1-ジヒドロ-3-ペンタフルオロエチルパーフルオロペンチル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロヘキシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロヘプチル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロオクチル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロノニル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロデシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロウンデシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロドデシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロテトラデシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロペンタデシル基、1,1-ジヒドロ-n-パーフルオロヘキサデシル基、1,1,3-トリヒドロ-n-パーフルオロプロピル基、1,1,3-トリヒドロ-n-パーフルオロブチル基、1,1,4-トリヒドロ-n-パーフルオロブチル基、1,1,4-トリヒドロ-n-パーフルオロペンチル基、1,1,5-トリヒドロ-n-パーフルオロペンチル基、1,1,3-トリヒドロ-n-パーフルオロヘキシル基、

1, 1, 6 - トリヒドロ - n - パーフルオロヘキシル基、1, 1, 5 - トリヒドロ - n - パーフルオロヘプチル基、1, 1, 7 - トリヒドロ - n - パーフルオロヘプチル基、1, 1, 8 - トリヒドロ - n - パーフルオロオクチル基、1, 1, 9 - トリヒドロ - n - パーフルオロノニル基、1, 1, 11 - トリヒドロ - n - パーフルオロウンデシル基、2 - (パーフルオロエチル)エチル基、2 - (n - パーフルオロプロピル)エチル基、2 - (n - パーフルオロブチル)エチル基、2 - (n - パーフルオロペンチル)エチル基、2 - (n - パーフルオロヘキシル)エチル基、2 - (n - パーフルオロヘプチル)エチル基、2 - (n - パーフルオロオクチル)エチル基、2 - (n - パーフルオロデシル)エチル基、2 - (n - パーフルオロノニル)エチル基、2 - (n - パーフルオロドデシル)エチル基、2 - (パーフルオロ - 9' - メチルデシル)エチル基、2 - トリフルオロメチルプロピル基、3 - (n - パーフルオロプロピル)プロピル基、3 - (n - パーフルオロブチル)プロピル基、3 - (n - パーフルオロヘキシル)プロピル基、3 - (n - パーフルオロヘプチル)プロピル基、3 - (n - パーフルオロオクチル)プロピル基、3 - (n - パーフルオロデシル)プロピル基、3 - (n - パーフルオロドデシル)プロピル基、4 - (パーフルオロエチル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロプロピル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロブチル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロペンチル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロヘキシル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロヘプチル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロオクチル)ブチル基、4 - (n - パーフルオロデシル)ブチル基、4 - (パーフルオロイソプロピル)ブチル基、

【0026】5 - (n - パーフルオロプロピル)ペンチル基、5 - (n - パーフルオロブチル)ペンチル基、5 - (n - パーフルオロペンチル)ペンチル基、5 - (n - パーフルオロヘキシル)ペンチル基、5 - (n - パーフルオロヘプチル)ペンチル基、5 - (n - パーフルオロオクチル)ペンチル基、6 - (パーフルオロエチル)ヘキシル基、6 - (n - パーフルオロプロピル)ヘキシル基、6 - (n - パーフルオロブチル)ヘキシル基、6 - (n - パーフルオロヘキシル)ヘキシル基、6 - (n - パーフルオロヘプチル)ヘキシル基、6 - (n - パーフルオロオクチル)ヘキシル基、6 - (パーフルオロイソプロピル)ヘキシル基、6 - (パーフルオロ - 7' - メチルオクチル)ヘキシル基、7 - (パーフルオロエチル)ヘプチル基、7 - (n - パーフルオロプロピル)ヘプチル基、7 - (n - パーフルオロブチル)ヘプチル基、7 - (n - パーフルオロペンチル)ヘプチル基、4 - フルオロシクロヘキシル基等のハロゲン原子で置換された直鎖、分岐鎖または環状のアルキル基を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0027】 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、

$R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ のハロゲン原子の具体例としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子を挙げることができる。

【0028】本発明に係る一般式(1)で表されるアミン化合物の具体例としては、例えば、以下に示す化合物を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0029】1. N, N, N', N' - テトラフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

2. N, N' - ジフェニル - N, N' - ジ(1" - ナフチル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

3. N, N' - ジフェニル - N, N' - ジ(2" - ナフチル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

4. N, N' - ジフェニル - N, N' - ジ(3" - メチルフェニル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

5. N, N' - ジ(3" - メチルフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

6. N, N' - ジ(3" - メチルフェニル) - N, N' - ジ(2" - ナフチル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

7. N, N, N', N' - テトラ(1" - ナフチル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

8. N, N, N', N' - テトラ(2" - ナフチル) 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

9. N, N' - ジフェニル - N, N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

10. N, N' - ジ(1" - ナフチル) - N, N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

【0030】11. N, N' - ジ(2" - ナフチル) - N, N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

12. N, N, N', N' - テトラ(4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

13. N, N, N', N' - テトラ(3" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

14. N, N, N', N' - テトラ(2" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

15. N, N' - ジフェニル - N, N' - ジ(4" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

16. N, N' - ジフェニル - N - (1" - ナフチル) - N' - (4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

17. N, N' - ジフェニル - N - (1" - ナフチル) - N' - (2" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

18. N, N' - ジフェニル - N - (1" - ナフチル) - N' - (2" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

19. N, N' - ジ(1" - ナフチル) - N, N' - ジ(4" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

20. N, N' - ジ(2" - ナフチル) - N, N' - ジ(4" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

【0031】21. N, N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - N, N' - ジ(4" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

22. N, N, N', N' - テトラ(4" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

23. N, N' - ジ(2" - メトキシフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

24. N, N' - ジ(4" - フルオロフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

25. N, N' - ジ(3" - メトキシフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

26. N, N' - ジ(2", 6" - ジメチルフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

27. N, N' - ジ(4" - tert-ブチル - 2", 6" - ジメチルフェニル) - N, N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

28. N, N' - ジ(3", 4", 5" - トリメチルフェニル) - N, N' - ジフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

29. N, N' - ジ(3", 4", 5" - トリメチルフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

【0032】30. N, N' - ジ(3" - シクロヘキシルフェニル) - N, N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

31. N, N' - ジ(2" - sec-ブチルフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミ

ノナフタレン - 2' - イル) アニリン

32. N, N' - ジ(2", 3", 6" - トリメチルフェニル) - N, N' - ジ(4" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

33. N, N' - ジ(3" - メトキシフェニル) - N, N' - ジ(4" - tert-ブチル - 2", 6" - ジメチルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

34. N, N' - ジ(2", 3" - ジフルオロフェニル) - N, N' - ジ(1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

35. N, N' - ジ(3" - クロロフェニル) - N, N' - ジ(3" - シクロヘキシルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

36. N, N, N' - テトラフェニル - N' - (1" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

37. N - (1" - ピレニル) - N, N', N' - トリフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

38. N - (1" - ナフチル) - N, N', N' - トリフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

39. N - (2" - ナフチル) - N, N', N' - トリフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

【0033】40. N - (4" - フェニルフェニル) - N, N', N' - トリフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

41. N - (3" - シクロヘキシルフェニル) - N, N', N' - トリフェニル - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

42. N, N' - ジフェニル - N - (1" - ピレニル) - N' - (2" - ナフチル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

43. N, N' - ジフェニル - N - (1" - ピレニル) - N' - (4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

44. N, N, N' - トリフェニル - N' - (4" - フェニルフェニル) - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

45. N, N - ジフェニル - N', N' - ジ(1" - ナフチル) - 3 - フルオロ - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

46. N, N - ジフェニル - N', N' - ジ(4" - フェニルフェニル) - 2 - フルオロ - 4 - (6' - アミノナフタレン - 2' - イル) アニリン

47. N, N, N' - トリフェニル - N' - (1" - ナフチル) - 2 - メチル - 4 - (6' - アミノナフタレン

- 2'-イル)アニリン  
 48. N, N, N'-トリフェニル-N'-(2"-ナフチル)-2,5-ジメチル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)-アニリン  
 49. N, N, N'-トリフェニル-N'-(4"-フェニルフェニル)-2-メチル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 【0034】50. N, N, N'-トリ(3"-メチルフェニル)-N'-(4"-フルオロフェニル)-2-クロロ-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 51. N, N, N'-トリ(4"-メチルフェニル)-N'-フェニル-2-メトキシ-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 52. N-(9"-フェナントレニル)-N, N', N'-トリフェニル-2-メトキシ-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 53. N-(1"-ピレニル)-N, N', N'-トリフェニル-2-メチル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 54. N, N, N', N'-テトラフェニル-3-イソプロピル-4-(1'-メチル-6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 55. N, N, N'-トリフェニル-N'-(1"-ナフチル)-3-メチル-4-(1'-フルオロ-6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 56. N, N-ジ(3"-メチルフェニル)-N', N'-ジフェニル-4-(1'-メチル-6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 57. N, N-ジ(4"-シクロヘキシルフェニル)-N', N'-ジフェニル-4-(1'-メチル-6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 58. N, N-ジ(3"-メチルフェニル)-N', N'-ジフェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 59. N, N-ジ(1"-ナフチル)-N', N'-ジフェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 【0035】60. N, N-ジ(4"-フェニルフェニル)-N', N'-ジフェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 61. N, N, N', N'-テトラフェニル-3-フェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 62. N, N, N', N'-テトラフェニル-2-フェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 63. N, N, N', N'-テトラフェニル-4-(5'-フェニル-6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 64. N-(1"-ナフチル)-N, N', N'-トリ

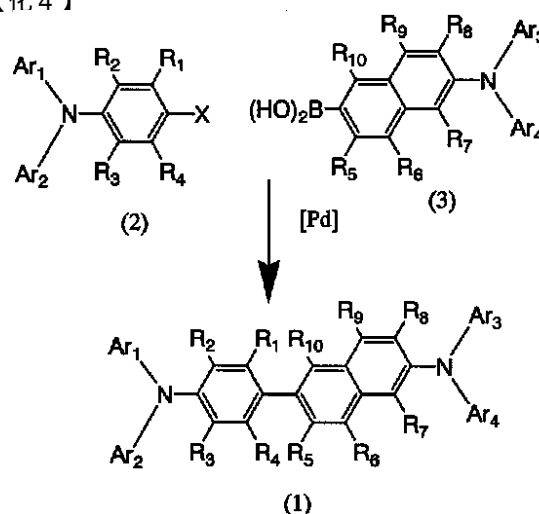
- \*フェニル-2-フェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 65. N-(2"-ナフチル)-N, N', N'-トリフェニル-3-フェニルオキシ-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン  
 66. N, N-ジ(1"-ナフチル)-N', N'-ジフェニル-3-フェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2'-イル)アニリン

【0036】本発明の一般式(1)で表されるアミン化合物は其自体公知の方法により製造することができる。

【0037】一般式(1)で表されるアミン化合物の製造(化4)

【0038】

【化4】



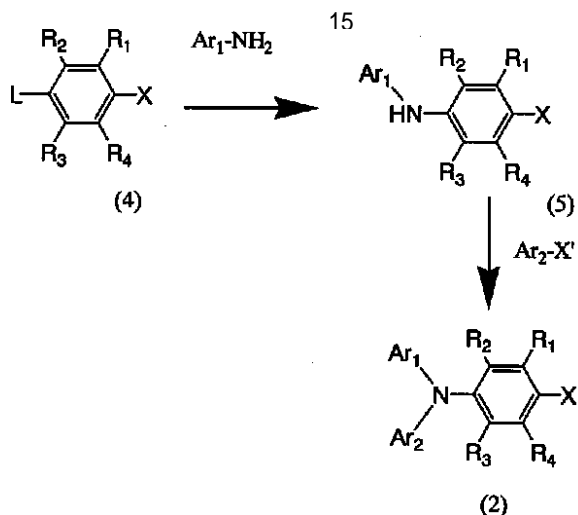
(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ 、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ は前述の意味を表し、Xは塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子を表す)

【0039】すなわち、一般式(2)で表されるハロゲン化アニリン誘導体に、一般式(3)で表されるナフチルボロン酸誘導体を、パラジウム触媒(例えば、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム)および塩基(例えば、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基)の存在下に反応させることにより製造することができる。

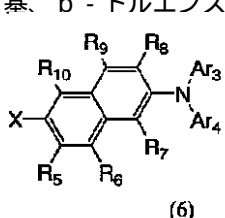
【0040】尚、一般式(2)で表されるハロゲン化アニリン誘導体は、例えば、以下に示す工程(化5)に従い製造することができる。

【0041】

【化5】



(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ および $R_6$ 、 $Ar_1$ および $Ar_2$ 、 $X$ は前述の意味を表し、 $L$ はトリフルオロメタンスルホニルオキシ基、 $p$ -トルエンスルホニルオキ



(式中、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ および $R_{12}$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ 、 $X$ は前述の意味を表す)

【0046】すなわち、一般式(6)で表されるハロゲン化ナフチルアミン誘導体に、マグネシウムを作用させ、グリニヤール試薬を調整した後、ホウ酸トリメチルと反応させ、その後、酸で処理する方法、または一般式(6)で表されるハロゲン化ナフチルアミン誘導体 30 に、 $n$ -ブチルリチウムを作用させ、リチオ化し、その後、ホウ酸トリスプロピルを作用させ、その後、酸で処理する方法等により製造することができる。

【0047】また、一般式(1)で表されるアミン化合物は別法として、以下に示す工程(化7)によっても製造することが可能である。

【0048】

【化7】

10

\*キシ基、ハロゲン原子等の脱離基を表し、 $X'$ はヨウ素、臭素等のハロゲン原子を表す)

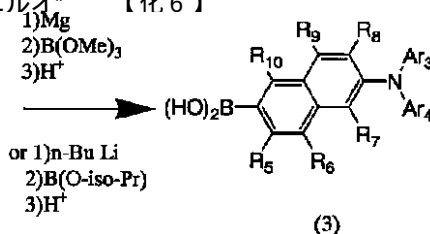
【0042】すなわち、一般式(4)で表されるハロゲン化ベンゼン化合物に $Ar_1-NH_2$ を作用させて、一般式(5)で表される化合物とし、その後、 $Ar_2-X'$ を作用させて、一般式(2)で表されるハロゲン化アニリン誘導体を製造することができる。

【0043】尚、一般式(4)で表されるハロゲン化ベンゼン化合物と $Ar_1-NH_2$ の反応は、一般式(4)で表されるハロゲン化ベンゼン化合物と、 $Ar_1-NH_2$ を銅触媒またはパラジウム触媒、および塩基の存在下に反応させる方法により製造することができる。

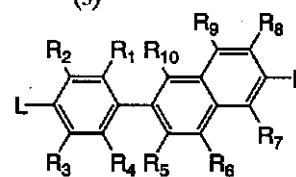
【0044】また、一般式(5)で表されるナフチルピロン酸誘導体は、例えば、以下に示す工程(化6)に従い製造することができる。

【0045】

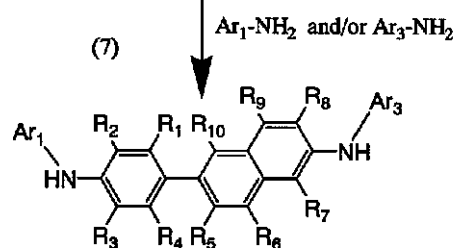
【化6】



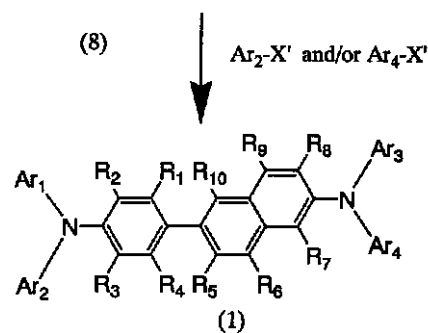
(3)



(7)



(8)



40

(1)

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ および $R_{10}$ 、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ および $Ar_4$ 、 $X'$ 、 $L$ は前述の意味を表す)

【0049】すなわち、一般式(7)で表される化合物 50 に $Ar_1-NH_2$ および/または $Ar_3-NH_2$ を作用させ

て、一般式(8)で表される化合物を製造し、その後、 $Ar_2-X'$ および/または $Ar_4-X'$ を作用させて、一般式(1)で表される化合物を製造することができる。

【0050】次に本発明の有機電界発光素子について説明する。本発明の有機電界発光素子は、一对の電極間に、一般式(1)で表されるアミン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなるものである。有機電界発光素子は、通常一对の電極間に少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少なくとも一層挟持し

てなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。

【0051】例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子構成として一層型の素子構成とすることができる。また、発光

層が正孔注入機能および/または正孔輸送機能に乏しい場合には発光層の陽極側に正孔注入輸送層を設けた二層型の素子構成、発光層が電子注入機能および/または電子輸送機能に乏しい場合には発光層の陰極側に電子注入輸送層を設けた二層型の素子構成とすることができる。さらには発光層を正孔注入輸送層と電子注入輸送層で挟み込んだ構成の三層型の素子構成とすることも可能である。

【0052】また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層

構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。

【0053】本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表されるアミン化合物で表されるアミン化合物は、正孔注入輸送層および/または発光層の構成成分として使用することが好ましく、正孔注入輸送層の構成成分として使用することがより好ましい。

【0054】本発明の有機電界発光素子において、一般

式(1)で表されるアミン化合物で表されるアミン化合物は、単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

【0055】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定されるものではないが、例えば、(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素子(図4)、などを挙げることができる。さらに

は、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ形の(E)陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。また、(D)の型の素子構成としては、発光層として発光成分を一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子、(F)発光層として正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入成分を混合させた一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)発光層として正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光層として発光成分および電子注入成分を混合させた一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子(図8)のいずれであってもよい。

【0056】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限定されるものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数設けることも可能である。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層を発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および/または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。

【0057】好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(E)型素子、(F)型素子または(G)型素子であり、より好ましくは、(A)型素子、(B)型素子または(G)型素子である。

【0058】以下、本発明の有機電界発光素子の構成要素に関し、詳細に説明する。なお、例として(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子を取り上げて説明する。

【0059】(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。本発明の有機電界発光素子は基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定されるものではないが、透明ないし半透明である基板が好ましく、材質としては、ソーダライムガラス、ボロシリケートガラス等のガラスおよびポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレン等の透明性高分子が挙げられる。また、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなる基板を使用することもできる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

【0060】陽極2としては、仕事関数の比較的大きい金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用することが好ましい。陽極に使用する電極材料としては、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラ

ジウム、バナジウム、タングステン、酸化インジウム ( $\text{In}_2\text{O}_3$ )、酸化錫 ( $\text{SnO}_2$ )、酸化亜鉛、ITO (インジウム・チン・オキサイド: Indium Tin Oxide)、ポリチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができる。これらの電極材料は単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0061】陽極は、これらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百  $\Omega$  以下、より好ましくは、5 ~ 50  $\Omega$  程度に設定する。陽極の厚みは使用する電極材料の材質にもよるが、一般に、5 ~ 1000 nm程度、より好ましくは、10 ~ 500 nm程度に設定する。

【0062】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。本発明の電界発光素子の正孔注入輸送層は、一般式(1)で表される化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールアミン誘導体、トリアリールメタン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンピニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ-N-ピニルカルバゾールなど)を少なくとも1種使用して形成することができる。

【0063】正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、または複数併用してもよい。

【0064】本発明の有機電界発光素子は、好ましくは、正孔注入輸送層に一般式(1)で表されるアミン化合物を含有する。本発明の有機電界発光素子において使用することができる本発明の一般式(1)で表されるアミン化合物以外の正孔注入輸送機能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体(例えば、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(4"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メトキシフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(1"-ナフチル)アミノ]ビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル、1,1'-ビス[4'-[N,N-ジ(4"-メチルフェニル)アミノ]フェニル]シクロヘキサン、9,10-ビス[N-(4'-メチルフェニル)-N-(4"-n-ブチルフェニル)アミノ]フェナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)-6-フェニルフェナントリジン、4-メチル-N,N-ビス[4"-、4"-'-ビス[N',N'-ジ(4-メチルフェニル) 50

アミノ]ビフェニル-4-イル)アニリン、N,N'-ビス[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N,N'-ジフェニル-1,3-ジアミノベンゼン、N,N'-ビス[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N,N'-ジフェニル-1,4-ジアミノベンゼン、5,5"-ビス[4-(ビス[4-メチルフェニル]アミノ)フェニル-2,2':5',2"-ターチオフェン、1,3,5-トリス(ジフェニルアミノ)ベンゼン、4,4',4"-トリス(N-カルバゾリル)トリフェニルアミン、4,4',4"-トリス[N,N-ビス(4"-'-tert-ブチルビフェニル-4"-'-イル)アミノ]トリフェニルアミン、1,3,5-トリス[N-(4'-ジフェニルアミノ)ベンゼンなど、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ-N-ピニルカルバゾールおよびその誘導体がより好ましい。

【0065】一般式(1)で表されるアミン化合物と他の正孔注入機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める一般式(1)で表されるアミン化合物の含有量は、好ましくは、0.1重量%以上、より好ましくは、0.5 ~ 99.9重量%、さらに好ましくは3 ~ 97重量%である。

【0066】発光層4は、正孔および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発光層は、一般式(1)で表されるアミン化合物および/または他の発光機能を有する化合物を少なくとも一種用いて形成することができる。

【0067】一般式(1)で表されるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物としては、例えば、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、多環芳香族化合物(例えば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカサイクレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス(フェニルエチニル)アントラセン、1,4-ビス(9'-エチニルアントセニル)ベンゼン、4,4'-ビス(9"-エチニルアントラセニル)ビフェニル、ジベンゾ[f,f]ジインデノ[1,2,3-cd:1',2',3'-lm]ペリレン誘導体)、トリアリールアミン誘導体(例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げることができる)、有機金属錯体(例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩)、スチルベン誘導体(例えば、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン、4,4'-ビス(2,2-ジフェニル

ビニル)ピフェニル、4,4'-ビス[(1,1,2-トリフェニル)エテニル]ピフェニル)、クマリン誘導体(例えば、クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリン152、クマリン153、クマリン307、クマリン311、クマリン314、クマリン334、クマリン338、クマリン343、クマリン500)、ピラン誘導体(例えば、DCM1、DCM2)、オキサゾン誘導体(例えば、ナイルレッド)、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾールタ動体、ピラジン誘導体、ケイ酸エステル誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリピフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体等を挙げることができる。一般式(1)で表されるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物としては、

【0068】本発明の有機電界発光素子は、発光層に一般式(1)で表されるアミン化合物を含有していることが好ましい。

【0069】一般式(1)で表される化合物と一般式(1)で表されるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.001~99.999重量%に調節する。

【0070】また、発光層は、J.Appl.Phys.,65,3610(1989)、特開平5-214332号公報に記載のように、ホスト化合物とゲスト化合物(ドーパント)から形成することも可能である。

【0071】一般式(1)で表されるアミン化合物は発光層のホスト化合物として使用することもでき、またゲスト化合物として使用することも可能である。一般式(1)で表されるアミン化合物をホスト化合物として発光層を形成する場合、ゲスト化合物としては、例えば、前記のほかの発光機能を有する化合物を挙げることができ、中でも多環芳香族化合物は好ましい。

【0072】一般式(1)で表されるアミン化合物をホスト化合物として発光層を形成する場合、一般式(1)で表されるアミン化合物に対して、ゲスト化合物は、好ましくは、0.001から40重量%、より好ましくは、0.01~30重量%、さらに好ましくは0.1~20重量%使用する発光層は、一般式(1)で表されるアミン化合物をホスト材料として、一般式(1)で表さ

れるアミン化合物以外の発光機能を有する化合物を少なくとも1種ゲスト材料として使用して形成することができる。

【0073】本発明の有機電界発光素子は、好ましくは、発光層に一般式(1)で表されるアミン化合物をホスト材料として含有する。

【0074】一般式(1)で表されるアミン化合物ホスト材料として、他の発光機能を有する化合物と併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で表されるアミン化合物は、好ましくは、40.0%~99.9%であり、より好ましくは、60.0~99.9重量%である。

【0075】ゲスト材料の使用量は、一般式(1)で表されるアミン化合物に対して0.001~40重量%、好ましくは、0.05~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量%である。また、ゲスト材料は、単独で使用してもよく、複数併用してもよい。

【0076】一般式(1)で表されるアミン化合物を、ゲスト材料として用いて発光層を形成する場合、ホスト材料としては、多環芳香族化合物、トリアリールアミン誘導体、有機金属錯体およびスチルベン誘導体が好ましく、多環芳香族化合物、有機金属錯体がより好ましい。

【0077】一般式(1)で表されるアミン化合物をゲスト材料として使用する場合、一般式(1)で表されるアミン化合物を、好ましくは、0.001~40重量%、より好ましくは、0.01~30重量%、さらに好ましくは、0.1~20重量%使用する。

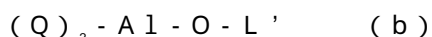
【0078】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能および/または注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

【0079】電子注入輸送層に使用される電子注入機能を有する化合物としては、例えば、有機金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体などを挙げることができる。また、有機金属錯体としては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム等の有機アルミニウム錯体、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム等の有機ベリリウム錯体、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩等を挙げることができる。好ましくは、有機アルミニウム錯体であり、より好ましくは、置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体である。

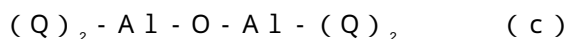
【0080】置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される化合物を挙げることができる。

【0081】(Q)<sub>3</sub>-Al (a)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)



(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表し、O-L'はフェノラート配位子を表し、L'はフェニル基を有する炭素数6~24の炭化水素基を表す)



(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

【0082】置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体の具体例としては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4,5-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(フェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,6-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,5,6-テトラメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(1-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニ

ウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アルミニウム、

【0083】ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウムを挙げることができる。電子注入機能を有する化合物は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

【0084】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用することが好ましい。陰極に使用する電極材料としては、例えば、リチウム、リチウム-インジウム合金、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、カルシウム、マグネシウム、マグネシウム-銀合金、マグネシウム-インジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-カルシウム合金、アルミニウム-マグネシウム合金、グラファイト薄を挙げることができる。これらの電極材料は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。陰極はこれらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法により電子注入輸送層の上に形成することができる。

【0085】また、陰極は一層構造であってもよく、多層構造であってもよい。陰極のシート電気抵抗は数百以下とするのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極材料にもよるが、通常5~1000nm、好ましくは、10~500nmとする。本発明の有機電界発光素子の発光を高率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極は、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上とな

るように陽極または陰極の材料、厚みを設定することが好ましい。

【0086】また、本発明の有機電界発光素子は、正孔注入輸送層、発光層および電子注入輸送層の少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーを含有していてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランが挙げられ、好ましくは、ルブレンである。

【0087】一重項酸素クエンチャーが含有されている層としては、特に限定されるものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。尚、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層（例えば、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層）の近傍に含有させてもよい。

【0088】一重項酸素クエンチャーの含有量としては、含有される層（例えば、正孔注入輸送層）を構成する全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.05~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量%である。

【0089】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定されるものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法（例えば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、パーコート法、ロールコート法、ラングミュア・プロジェクト法、インクジェット法）を使用することができる。真空蒸着法により正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定されるものではないが、通常、 $10^{-5}$  Torr程度以下の真空下で、50~500程度のポート温度（蒸着源温度）、-50~300程度の基板温度で、0.005~50nm/sec程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連続して形成することが好ましい。連続で形成することにより諸特性に優れた有機電界発光素子を製造することが可能となる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を使用して形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0090】溶液塗布法により各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂等とを、溶媒に溶解または分散させて塗布液とする。溶媒としては、例えば、有機溶媒（ヘキサン、オクタン、デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メチルナフタレン等の炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンのケトン系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、

テトラクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、乳酸エチル等のエステル系溶媒、メタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶媒、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、アニソール等のエーテル系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド等の極性溶媒）、水を挙げることができる。溶媒は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層の成分を溶媒に分散させる場合には、分散方法として、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を使用して微粒子状に分散する方法を使用することができる。

【0091】また、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリアリーレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド、ポリエーテルスルホン、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体などの高分子化合物を挙げることができる。バインダー樹脂は単独で使用してもよく、また、複数併用してもよい。塗布液の濃度は、特に限定されるものではないが、実施する塗布法により所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、通常、0.1~50重量%、好ましくは、1~30重量%に設定する。バインダー樹脂を使用する場合、その使用量は特に限定されるものではないが、通常、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を形成する成分とバインダー樹脂の総量に対してバインダー樹脂の含有率が（一層型の素子を形成する場合には各成分の総量に対して）、5~99.9重量%、好ましくは、10~99重量%となるように使用する。

【0092】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層の膜厚は、特に限定されるものではないが、通常、5nm~5μmとする。

【0093】また、上記の条件で作製した本発明の有機電界発光素子は、酸素や水分等との接触を防止する目的で、保護層（封止層）を設けたり、また、素子を不活性

物質中（例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカーボン油）に封入して保護することができる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機高分子材料（例えば、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド）、無機材料（例えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、10 金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属硫化物）、さらには、光硬化性樹脂を挙げることができる。保護層に使用する材料は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。保護層は一層構造であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0094】また、本発明の有機電界発光素子は、電極に保護膜として金属酸化物膜（例えば、酸化アルミニウム膜）、金属フッ化膜を設けることもできる。

【0095】本発明の有機電界発光素子は、陽極の表面に界面層（中間層）を設けることもできる。界面層の材10 質としては、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体等を挙げることができる。

【0096】さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0097】本発明の有機電界発光素子は、通常、直流駆動型の素子として使用することができるが、交流駆動型の素子としても使用することができる。また、本発明の有機電界発光素子は、セグメント型、単純マトリック10 駆動型等のパッシブ駆動型であってもよく、TFT（薄膜トランジスタ）型、MIM（メタル-インスレーター-メタル）型等のアクティブ駆動型であってもよい。駆動電圧は通常、2～30Vである。本発明の有機電界発光素子は、パネル型光源（例えば、時計、液晶パネル等のバックライト）、各種の発光素子（例えば、LED等の発光素子の代替）、各種の表示素子〔例えば、情報表示素子（パソコンモニター、携帯電話・携帯端末用表示素子）〕、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

【0098】

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。

【0099】実施例1：例示化合物1の製造

：N-フェニル-6-ブロモ-2-ナフチルアミンの製造  
6-ブロモ-2-ナフトール128g、アニリン200ml、キシレン200mlおよびp-トルエンスルホン酸・一水和物21.6gよりなる混合物を窒素雰囲気下10

で還流しながら加熱した。キシレンを蒸留除去して、還流温度を190℃まで上げ、さらに、同温度で5時間加熱攪拌した。その後、85℃まで冷却し、無水酢酸ナトリウム14.8gおよびエタノール400mlを添加した。混合物を還流しながら1時間攪拌し、その後、溶液を5℃に冷却した。析出した固体をろ別し、エタノールで洗浄した後、吸引乾燥した。次に、固形物を温水600mlに加えて再度スラリーとし、80℃でスラッジした後、固形物をろ別し、無色結晶としてN-フェニル-6-ブロモ-2-ナフチルアミン147gを得た。

：N,N-ジフェニル-6-ブロモ-2-ナフチルアミンの製造

次に、N-フェニル-6-ブロモ-2-ナフチルアミン29.8g、炭酸カリウム13.8gヨウ化ベンゼン50g、銅/青銅粉末5g、18-6-クラウンエーテル2gおよびo-ジクロロベンゼン100gよりなる混合物を190℃に加熱し、同温度で13時間加熱攪拌を行った。その後、反応混合物を100℃まで冷却し、トルエンを添加した。さらに反応混合物を室温まで冷却し、不溶物をろ別した後、ろ液を水洗し、o-ジクロロベンゼンおよびトルエンを減圧下に留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、N,N-ジフェニル-6-ブロモ-2-ナフチルアミン31gを淡黄色結晶として得た。

：N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフチルボロン酸の製造

ホウ酸トリメチル6gおよびテトラヒドロフラン10gよりなる混合物に-30℃でN,N-ジフェニル-6-ブロモ-2-ナフチルアミン18.7gおよびマグネシウム1.2gより調整したグリニャール試薬のテトラヒドロフラン溶液を滴下した。滴下終了後、反応混合物を室温まで昇温し、同温度で3時間攪拌した。その後、塩酸水溶液を添加し、混合物を酸性とした後、生じた固体をろ別した。得られたN,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフチルボロン酸は、特に精製せず、次の反応に使用した。

：例示化合物1の製造

N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71g、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフチルボロン酸3.39g、炭酸ナトリウム1.68g、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム40mg、トルエン10gおよび水10gよりなる混合物を攪拌しながら80℃に加熱し、同温度で4時間加熱攪拌を行った。その後、反応混合物を室温まで冷却し、トルエン相を分離し、さらに水洗し、トルエン相からトルエンを減圧下に留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、さらに、ジメトキシエタンから3回再結晶して、目的とする、N,N,N',N'-テトラフェニル-4-(6'-アミノナフタレン-2-イル)アニリン（例示化合物1の化合物）を淡黄色結

晶として3.95g得た。

【0100】実施例2：例示化合物3の製造

実施例1の N,N-ジフェニル-6-プロモ-2-ナフチルアミンの製造において、ヨウ化ベンゼン50gを使用する代わりに、2-ヨードナフタレン62.3gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、N-フェニル-N-(2'-ナフチル)-6-プロモ-2-ナフチルアミンを製造した。次に、実施例1の に  
 10 において、N,N-ジフェニル-6-プロモ-2-ナフチルアミンを18.7g使用する代わりにN-フェニル-N-(2'-ナフチル)-6-プロモ-2-ナフチルアミンを21.2g使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従いN-フェニル-N-(2'-ナフチル)-2-アミノ-6-ナフチルボロン酸を製造した、次に、実施例1の  
 20 において、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gおよび、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(2'-ナフチル)-4-ヨードアニリン4.21gおよびN-フェニル-N-(2'-ナフチル)-2-アミノ-6-ナフ  
 20 レンボロン酸3.89gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物3を淡黄色結晶として4.29g得た。

【0101】実施例3：例示化合物9の製造

実施例1の N,N-ジフェニル-6-プロモ-2-ナフチルアミンの製造において、ヨウ化ベンゼン50gを使用する代わりに、4-フェニル-ヨウ化ベンゼン67gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-6-プロモ-2-ナフチルアミンを製造した。次に、  
 30 実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-6-プロモ-2-ナフチルアミンを18.7g使用する代わりにN-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-6-プロモ-2-ナフチルアミンを22.5g使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従いN-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-2-アミノ-6-ナフチルボロン酸を製造した、次に、実施例1の  
 40 において、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gおよび、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-4-プロモ  
 40 アニリン4.00gおよびN-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸4.15gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物9を淡黄色結晶として5.02g得た。

【0102】実施例4：例示化合物16の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gおよび、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用す  
 50

る代わりに、N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-4-プロモアニリン4.00gおよびN-フェニル-N-(1'-ナフチル)-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.89gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物16を淡黄色結晶として4.56g得た。

【0103】実施例5：例示化合物36の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(1'-ナフチル)-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.89gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物36を淡黄色結晶として3.78g得た。

【0104】実施例6：例示化合物37の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(1'-ピレニル)-4-ヨードアニリン4.95gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物37を淡黄色結晶として4.31g得た。

【0105】実施例7：例示化合物38の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(1'-ナフチル)-4-プロモアニリン4.21gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物38を淡黄色結晶として3.64g得た。

【0106】実施例8：例示化合物42の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gおよび、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(1'-ピレニル)-4-プロモアニリン4.48gおよびN-フェニル-N-(2'-ナフチル)-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.89gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物42を淡黄色結晶として4.05g得た。

【0107】実施例9：例示化合物43の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-4-ヨードアニリン3.71gおよび、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用する代わりに、N-フェニル-N-(1'-ピレニル)-4-プロモアニリン4.48gおよびN-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸4.15gを使用した以外は、実施例1の に記載の操作に従い、例示化合物43を淡黄色結晶として5.10g得た。

【0108】実施例10：例示化合物44の製造

実施例1の ににおいて、N,N-ジフェニル-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸3.39gを使用する代わ

りに、N-フェニル-N-(4'-フェニルフェニル)-2-アミノ-6-ナフタレンボロン酸4.15gを使用した以外は、実施例1のに記載の操作に従い、例示化合物44を淡黄色結晶として4.75g得た。

【0109】実施例11：有機電界発光素子の作製  
厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン（フルウチ化学製）、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を $3 \times 10^{-6}$ Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、例示化合物1の化合物を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層を形成した。次に、正孔注入輸送層の上にトリス（8-キノリノラート）アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着（重量比10：1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、50、乾燥雰囲気下、10mA/cm<sup>2</sup>の定電流密度で連続駆動させた。初期には、6.0V、輝度480cd/m<sup>2</sup>の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は630時間であった。

【0110】実施例12～19：有機電界発光素子の作製

実施例11において、正孔注入輸送層の形成に際して、\*  
第1表

有機電界発光素子	初期特性(50°C)		半減期(50°C) (hr)
	輝度 (cd/cm <sup>2</sup> )	電圧 (V)	
実施例12	520	6.0	580
実施例13	540	5.8	610
実施例14	500	5.9	600
実施例15	530	6.1	640
実施例16	510	5.9	590
実施例17	520	6.2	610
実施例18	490	5.9	580
実施例19	500	5.8	560
比較例1	300	6.6	5
比較例2	450	6.5	100

【0114】実施例20：有機電界発光素子の作製  
厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン（フルウチ化学製）、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を $3 \times 10^{-6}$ Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、ポリ（チオフェン-2,5-ジイル）を

\*例示化合物1の化合物を使用する代わりに、例示化合物3の化合物（実施例12）、例示化合物9の化合物（実施例13）、例示化合物16の化合物（実施例14）、例示化合物36の化合物（実施例15）、例示化合物37の化合物（実施例16）、例示化合物38の化合物（実施例17）、例示化合物42の化合物（実施例18）、例示化合物43の化合物（実施例19）を使用した以外は、実施例11に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。各素子からは緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を（第1表）（表1）に示した。

【0111】比較例1：実施例11において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物1の化合物を使用する代わりに、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを使用した以外は実施例11に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。素子からは緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を（第1表）（表1）に示した。

【0112】比較例2：実施例11において、正孔注入輸送層の形成に際して、例示化合物1の化合物を使用する代わりに、9,9-ジメチル-2,7-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)フルオレンを使用した以外は実施例11に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。各素子からは緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を（第1表）（表1）に示した。

【0113】

【表1】

蒸着速度0.1nm/secで、20nmの厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。次いで、例示化合物16の化合物を蒸着速度0.2nm/secで55nmの厚さに蒸着し、第2正孔注入輸送層を形成した。次に、正孔注入輸送層の上にトリス（8-キノリノラート）アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシ

ウムと銀を蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $200 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、 $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 $6.1 \text{ V}$ 、輝度  $500 \text{ cd/m}^2$  の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は  $1600$  時間であった。

【0115】実施例21：有機電界発光素子の作製  
厚さ  $200 \text{ nm}$  のITO透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン (フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧した。まず、ITO透明電極上に、 $4, 4', 4''$ -トリス [N-(3'-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ] トリフェニルアミンを蒸着速度  $0.1 \text{ nm/sec}$  で、 $50 \text{ nm}$  の厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。次いで、例示化合物3の化合物とルブレンを、異なる蒸着源から、蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $20 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) し、第2正孔注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。次いで、その上にトリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $50 \text{ nm}$  の厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $200 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、 $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 $6.0 \text{ V}$ 、輝度  $480 \text{ cd/m}^2$  の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は  $1600$  時間であった。

【0116】実施例22：有機電界発光素子の作製  
厚さ  $200 \text{ nm}$  のITO透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン (フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧した。まず、ITO透明電極上に、ポリ (チオフェン-2, 5-ジイル) を蒸着速度  $0.1 \text{ nm/sec}$  で、 $20 \text{ nm}$  の厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下に戻した後、再び蒸着槽を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧した。次いで、例示化合物38の化合物とルブレンを、異なる蒸着源から、蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $55 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) し、第2正孔注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。減圧状態を保ったまま、次に、その上にトリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $50 \text{ nm}$  の厚

さに蒸着し、電子注入輸送層を形成した。減圧状態を保ったまま、さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $200 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、 $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 $6.2 \text{ V}$ 、輝度  $470 \text{ cd/m}^2$  の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は  $1500$  時間であった。

【0117】実施例23：有機電界発光素子の作製  
厚さ  $200 \text{ nm}$  のITO透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン (フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧した。まず、ITO透明電極上に、例示化合物9を蒸着速度  $0.1 \text{ nm/sec}$  で、 $20 \text{ nm}$  の厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下に戻した後、再び蒸着槽を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧した。次いで、例示化合物44の化合物とルブレンを、異なる蒸着源から、蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $55 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) し、第2正孔注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。次に、その上にトリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $50 \text{ nm}$  の厚さに蒸着し、電子注入輸送層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $200 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着 (重量比  $10:1$ ) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧印加し、乾燥雰囲気下、 $10 \text{ mA/cm}^2$  の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 $6.1 \text{ V}$ 、輝度  $540 \text{ cd/m}^2$  の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は  $1750$  時間であった。

【0118】実施例24：有機電界発光素子の作製  
厚さ  $200 \text{ nm}$  のITO透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン (フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリカーボネート (重量平均分子量  $39000$ ) と例示化合物16の化合物を重量比  $100:50$  の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いてスピンコート法により、 $40 \text{ nm}$  の正孔注入輸送層を形成した。次にこの正孔注入輸送層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧した。次に、その上にトリス (8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $50 \text{ nm}$  の厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成

した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $200 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着（重量比  $10:1$ ）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に乾燥雰囲気下、 $10 \text{ V}$  の直流電圧を印加したところ、 $89 \text{ mA/cm}^2$  の電流が流れた。輝度  $980 \text{ cd/m}^2$  の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は  $350$  時間であった。

【0119】実施例 25：有機電界発光素子の作製

厚さ  $200 \text{ nm}$  のITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン（フルウチ化学 10 製）、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリメチルメタクリレート（重量平均分子量  $25000$ ）、例示化合物 42 の化合物、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムをそれぞれ重量比  $100:50:0.5$  の割合で含有する 3 重量%ジクロロエタン溶液を用いてスピコート法により、 $100 \text{ nm}$  の発光層を形成した。次にこの発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着層を  $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$  に減圧 20 した。発光層の上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度  $0.2 \text{ nm/sec}$  で  $200 \text{ nm}$  の厚さに共蒸着（重量比  $10:1$ ）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に乾燥雰囲気下、 $15 \text{ V}$  の直流電圧を印加したところ、 $86 \text{ mA/cm}^2$  の電流が流れた。輝度  $560 \text{ cd/m}^2$  の緑色の発光が \*

\*確認された。輝度の半減期は  $500$  時間であった。

【0120】

【発明の効果】本発明により、新規なアミン化合物、および発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図 1】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 2】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 3】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 4】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 5】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 6】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

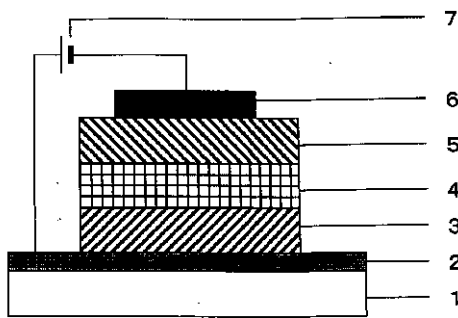
【図 7】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 8】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

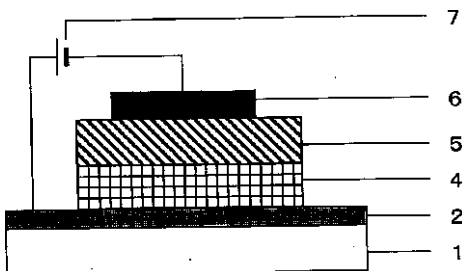
【符号の説明】

- 1：基板
- 2：陽極
- 3：正孔注入輸送層
- 3 a：正孔注入輸送成分
- 4：発光層

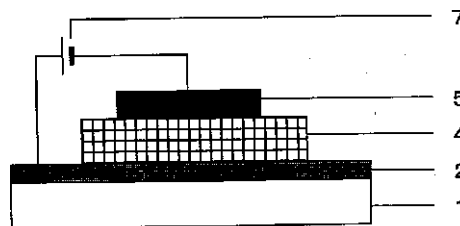
【図 1】



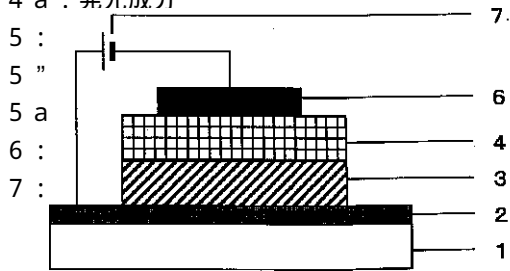
【図 3】



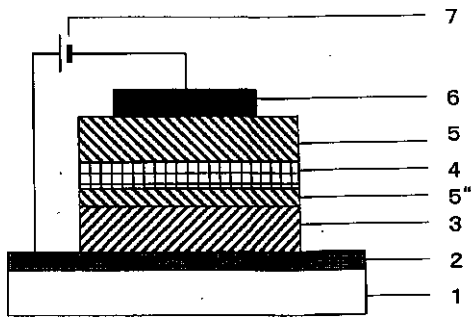
【図 4】



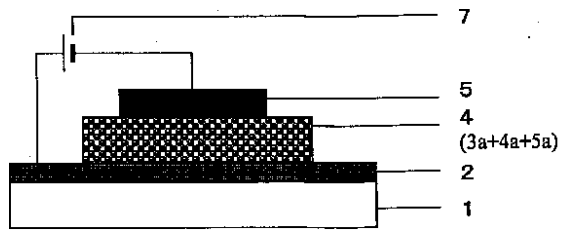
【図 2】



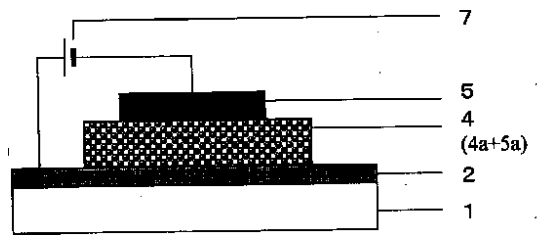
【図5】



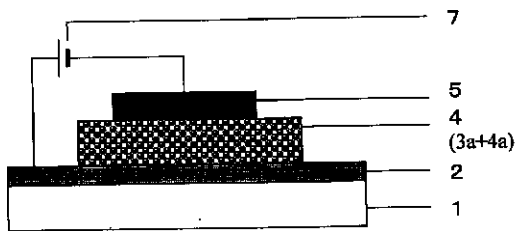
【図6】



【図8】



【図7】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>  
H 0 5 B 33/22

識別記号

F I  
H 0 5 B 33/22

テ-マ-コ-ド (参考)  
D

(72)発明者 田辺 良満  
千葉県袖ヶ浦市長浦580 - 32 三井化学株  
式会社内

(72)発明者 中塚 正勝  
千葉県袖ヶ浦市長浦580 - 32 三井化学株  
式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB04 BB06 CA01 CA02  
CA05 CB01 DA00 DB03 EB00  
FA01  
4H006 AA01 AB92

专利名称(译)	胺化合物和含有该化合物的有机电致发光元件		
公开(公告)号	<a href="#">JP2003089682A</a>	公开(公告)日	2003-03-28
申请号	JP2001285020	申请日	2001-09-19
[标]申请(专利权)人(译)	三井化学株式会社		
申请(专利权)人(译)	三井化学株式会社		
[标]发明人	戸谷由之 島村武彦 石田努 田辺良満 中塚正勝		
发明人	戸谷 由之 島村 武彦 石田 努 田辺 良満 中塚 正勝		
IPC分类号	H01L51/50 C07C211/57 C07C211/58 C07C211/61 C09K11/06 H05B33/14 H05B33/22		
FI分类号	C07C211/57 C07C211/58 C07C211/61 C09K11/06.620 H05B33/14.B H05B33/22.D		
F-TERM分类号	3K007/AB00 3K007/AB04 3K007/BB06 3K007/CA01 3K007/CA02 3K007/CA05 3K007/CB01 3K007/DA00 3K007/DB03 3K007/EB00 3K007/FA01 4H006/AA01 4H006/AB92 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB02 3K107/BB03 3K107/BB07 3K107/CC21 3K107/DD59 3K107/DD71 3K107/DD78		
其他公开文献	JP4477803B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

解决的问题：提供一种适合作为有机电致发光器件等的空穴注入/输送材料的新型胺化合物，以及使用该化合物并具有优异的稳定性和耐久性的有机电致发光器件。 解决方案：有机电致发光包括在一对电极之间的至少一层含有至少一种通式(1)表示的胺化合物的层，该化合物由通式(1)表示。元素。(式中，Ar1, Ar2, Ar3和Ar4表示取代或未取代的芳基，R1, R2, R3, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9和R10是氢原子，卤素原子或a-(O)nZ基团(式中)Z表示可被卤素原子取代的直链，支链或环状烷基，或取代或未取代的芳基，并且n表示0或1))

